



Sveučilište u Zagrebu

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Kemijski odsjek

POLIELEKTROLITNI VIŠESLOJEVI: PRIMJENA I METODE KARAKTERIZACIJE

Kemijski seminar I

Katarina Jerin

mentor rada: prof. dr. sc. Davor Kovačević

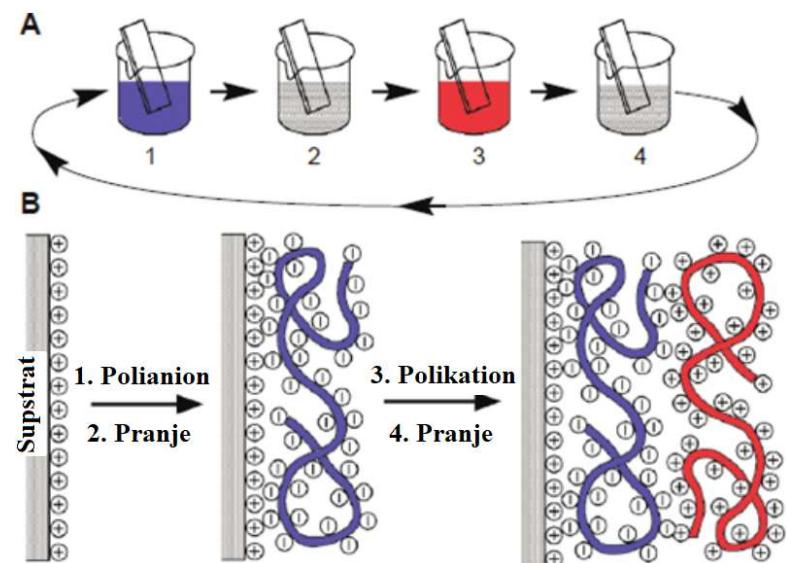
Zagreb, 2020.

Zhao, S., Caruso, F., Dahne, L., Decher, G., De Geest, B. G.,
Fan, J., Feliu, N., Gogotsi, Y., Hammond, P. T., Hersam, M.C.,
Khademhosseini, A., Kotov, N., Leporatti, S., Li, Y., Lisdat, F.,
Liz-Marzán, L. M., Moya, S., Mulvaney, P., Rogach, A. L., Roy,
S., Shchukin, D. G., Skirtach, A. G., Stevens, M. M.,
Sukhorukov, G. B., Weiss, P. S., Yue, Z., Zhu, D., Parak, W. J.
ACS Nano 13(6) (2019) 6151-6169

Polielektrolitni višeslojevi i sloj po sloj metoda

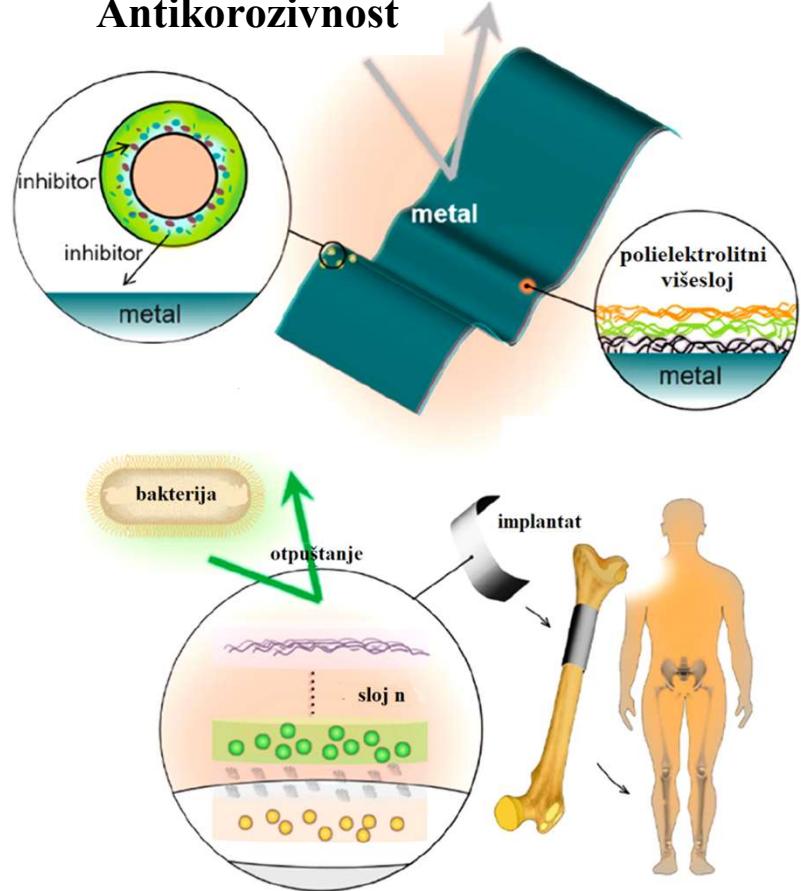
Sloj-po-sloj metoda (eng. *Layer-by-Layer*)

Polielektrolitni višeslojevi – elektrostatske interakcije u prvom planu

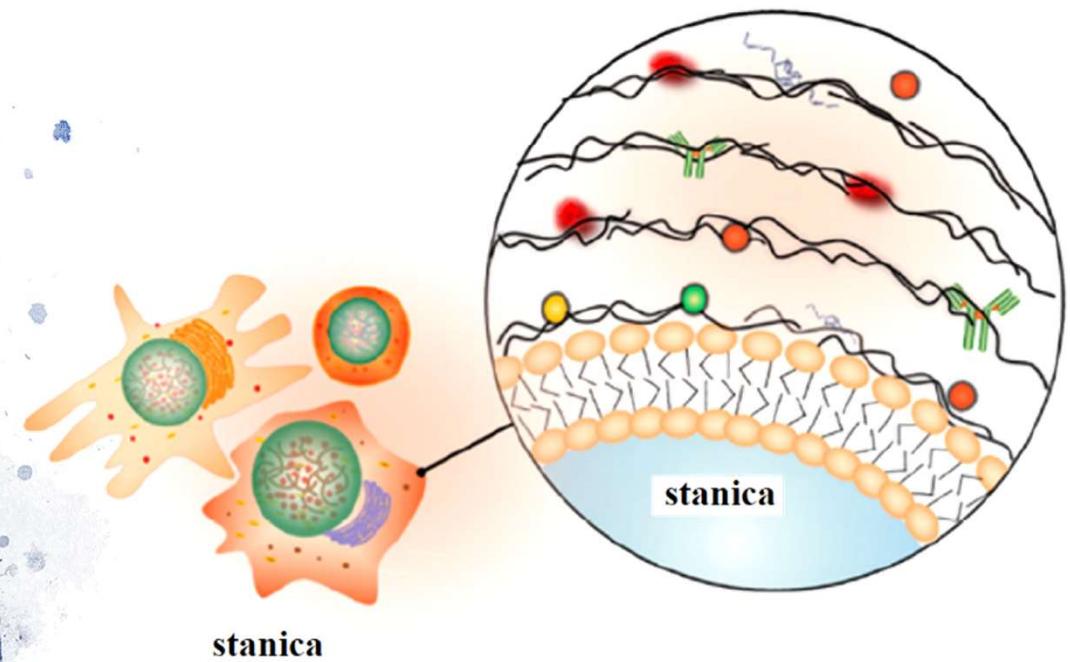


Primjena površina nastalih sloj-po-sloj metodom

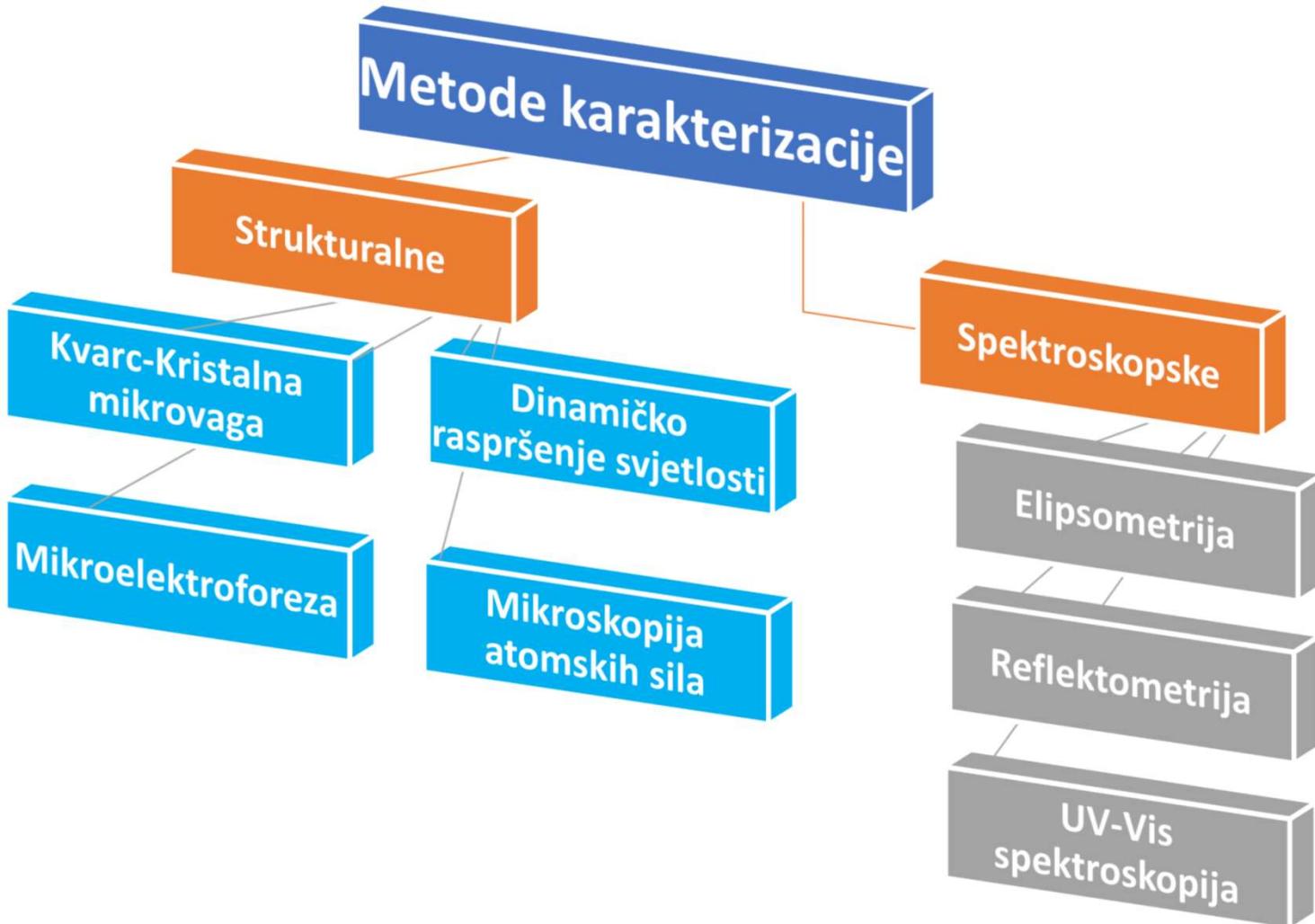
Antikorozivnost



Primjena
površina nastalih
sloj-po-sloj
metodom



Sustavi za dostavu terapija –
Drug delivery

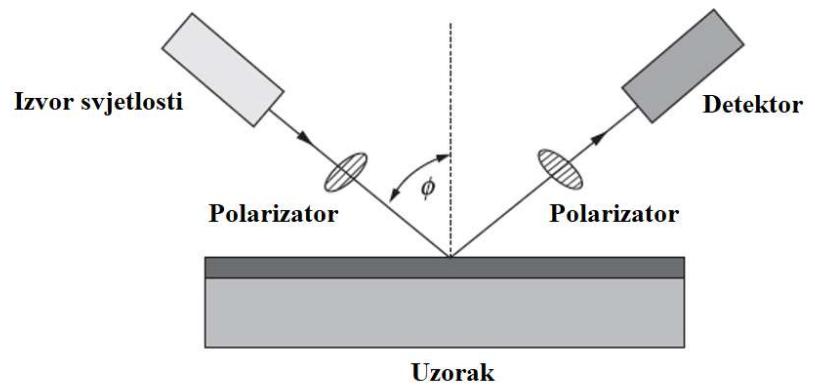


Elipsometrija

- Promjena stanja polarizacije eliptički polariziranog svjetla

$$\rho = \frac{R_p}{R_s} = \tan(\Psi) e^{i\Delta}$$

- Određivanje debljine višesloja – od nekoliko angstroma do nekoliko mikrometara
- Linearan i eksponencijalan rast višeslojeva plazmidske DNA i hiperrazgranatog poli(amido amina) – stanična adhezija



Optička reflektometrija

- Kontinuirano i kvantitativno određivanje količine adsorbiranih tvari na ravnoj i glatkoj površini
 - Praćenje adsorpciju i desorpcije polielektrolitnih višeslojeva
 - Promjena polarizacije mjeri se detekcijom intenziteta paralelne I_p i okomite $I_{p'}$ komponente reflektirane polarizirane svjetlosti. Omjer njihovih intenziteta naziva se signalom S_0 , a promjena ΔS je direktno proporcionalna masi adsorbiranoj na površini
- $$\Gamma = \frac{\Delta S}{S_0} \frac{1}{A_s}$$
- A_s faktor osjetljivosti

Spektroskopija ultraljubičastog i vidljivog zračenja – UV-Vis

- Kvantitativna analiza

Beer-Lambertov zakon :

$$A = \log \frac{I_0}{I} = \varepsilon cL$$

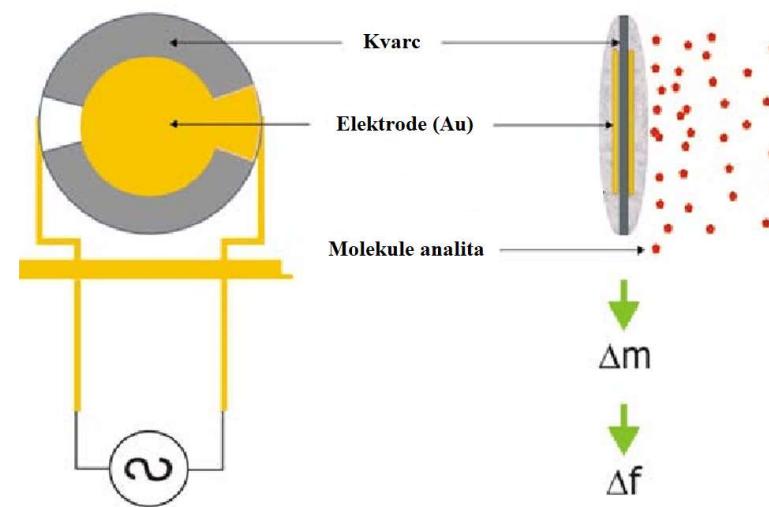
- Apsorpcijski spektri polielektrolita
- Određivanje broja potrebnih ciklusa adsorpcije polielektrolita – kontrola debljine višesloja
- Optimizacija priprave polielektolitnih višeslojeva – ispiranje
- Oblik rasta - polielektrolitni višeslojevi kitozan/hijaluronan rastu linearno

Kvarc-kristalna mikrovaga

- Piezoelektrični efekt
- Promjena rezonantne frekvencije u odnosu na kristal bez polielektrolitnog sloja
- Sauerbreyeva jednadžba

$$\Delta f = \frac{-2f_0^2 \Delta m}{A \sqrt{\mu_q \rho_q}}$$

- A aktivna površina piezoelektričnog kristala, μ_q modul smicanja i ρ_q gustoća kristala kvarca
- Praćenje rasta polielektrolitnog sloja i otpuštanje ibuprofena

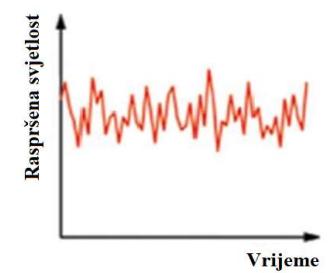
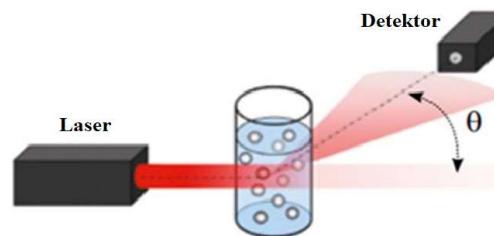


Dinamičko raspršenje svjetlosti

- Difuzijski koeficijent – hidrodinamički promjer

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta R_H}$$

- Karakterizacija i optimizacija sinteze šupljih nanokapsula
- Adsorpcijska gustoća – Ohshima model (Kovačević et al)

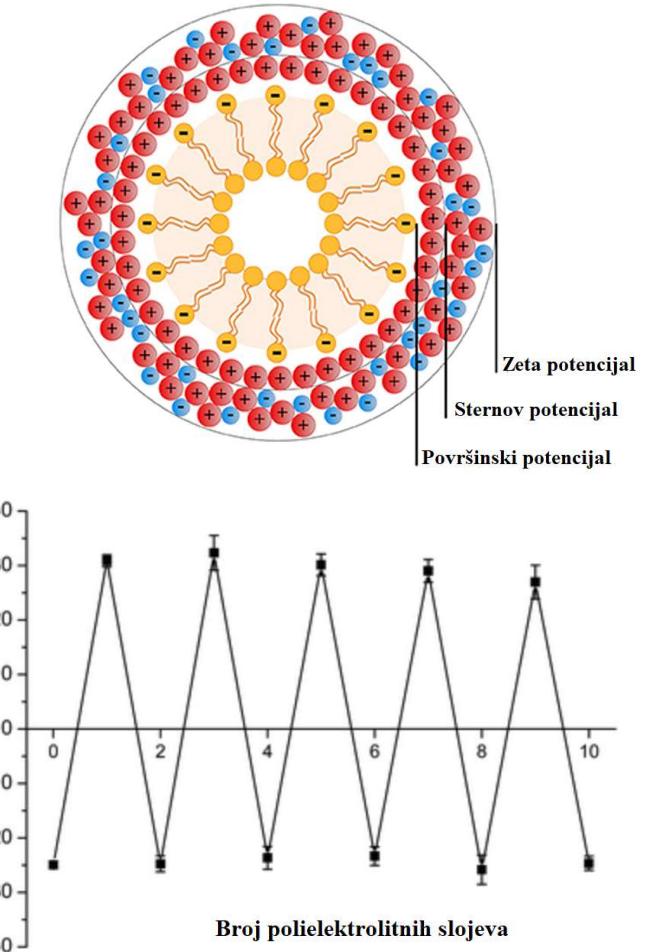


Mikroelektroforeza

- Elektroforetska pokretljivost – elektrokinetički (zeta) potencijal
- Aproksimacija Smoluchowskog

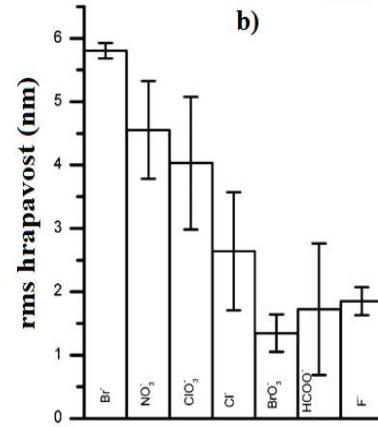
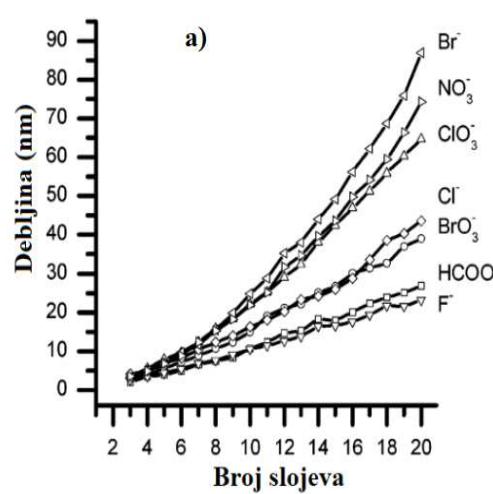
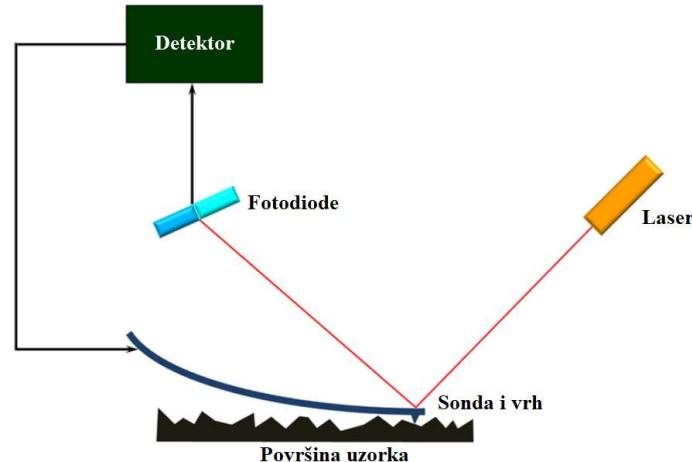
$$\mu = \frac{\zeta \varepsilon}{\eta}$$

- Predznak naboja elektrokinetičke jedinice - adsorpcijom polielektrolitnih višeslojeva se mijenja
- Stabilnost koloidne otopine



Mikroskopija atomskih sila - AFM

- Hookov zakon – otklon od ravnotežnog položaja
- Topološki opis, hrapavost površine i debljina sloja
- Debljina polielektrolitnih višeslojeva u skladu s pozicijom protuiona u Hofmeisterovoј seriji
- Karakterizacija elastičnosti mikrokapsula



ZAKLJUČAK

- Jednostavnosti pripreme dobro definiranih površina i velike raznolikosti sintetiziranih materijala
- Imobilizacijom antibiotika/inhibitora korozija unutar višeslojeva
- Biomimetički sustavi kontroliraju interakciju stanica s površinama
- Praćenje rasta polielektrolitnih višeslojeva strukturalnim i spektroskopskim metodama

Literaturni izvori

1. Zhao, S., Caruso, F., Dahne, L., Decher, G., De Geest, B. G., Fan, J., Feliu, N., Gogotsi, Y., Hammond, P. T., Hersam, M.C., Khademhosseini, A., Kotov, N., Leporatti, S., Li, Y., Lisdat, F., Liz-Marzán, L. M., Moya, S., Mulvaney, P., Rogach, A. L., Roy, S., Shchukin, D. G., Skirtach, A. G., Stevens, M. M., Sukhorukov, G. B., Weiss, P. S., Yue, Z., Zhu, D., Parak, W. J. *ACS Nano* **13(6)** (2019) 6151-6169.
2. De Villiers, M. M., Otto, D. P., Strydom, S. J., & Lvov, Y. M., *Adv. Drug Devliver Rev.* **63** (2011) 701-715.
3. Richardson, J. J., Cui, J., Björnalm, M., Braunger, J. A., Ejima, H., Caruso, F., *Chem. Rev.*, **23** (2016) 14828-14867.
4. Andreeva, D. V., Fix, D., Möhwald, H., & Shchukin, D. G, *J. Mater. Chem.*, **18** (2008) 1738-1740.
5. Shchukin, D. G., Lamaka, S. V., Yasakau, K. A., Zheludkevich, M. L., Ferreira, M. G. S., & Möhwald, H., *J. Phys. Chem. C*, **112(4)** (2008) 958-964.
6. Shchukin, D. G., Shchukina, E., *Current Opinion in Pharmacology*, **18** (2014) 42–46.
7. Muzzio, N. E., Pasquale, M. A., Diamanti, E., Gregurec, D., Moro, M. M., Azzaroni, O., & Moya, S. E., *Mater. Sci. Eng. C*, **80** (2017) 677-687.
8. Moskowitz, J. S., Blaisse, M. R., Samuel, R. E., Hsu, H. P., Harris, M. B., Martin, S. D., Hammond, P. T. **31(23)** (2010) 6019-6030.
9. Muzzio, N. E.; Gregurec, D.; Diamanti, E.; Irigoyen, J.; Pasquale, M. A.; Azzaroni, O.; Moya, S. E. *Adv. Mater. Interfaces*, **4** (2017) 1600126.
10. Kotov, N. A.; Liu, Y. F.; Wang, S. P.; Cumming, C.; Eghtedari, M.; Vargas, G.; Motamedi, M.; Nichols, J.; Cortiella, J., Langmuir, **20** (2004) 7887–7892.
11. Lindon, J. C., Tranter, G. E., & Koppenaal, D. (2016). *Encyclopedia of spectroscopy and spectrometry*. Academic Press. str. 475.
12. Airaksinen, V. M., *Handbook of Silicon Based MEMS Materials and Technologies* William Andrew Publishing, str. 381-390.
13. H. Wang, P. K. Chu, *Surface Characterization of Biomaterials*, Elsevier, 2013, str 105-161.
14. Blacklock, J., Vetter, A., Lankenau, A., Oupicky, D., Möhwald, H. *Biomaterials*, **31(27)** (2010) 7167-7174.
15. Mermut, O., & Barrett, C. J. *Analyst*, **126(11)**, (2001) 1861-1865.

Literurni izvori

16. Foster, A., & DeRosa, M. C., *Polymers*, **6(5)**, (2014). 631-1654.
17. Saraoğlu, H. M., Selvi, A. O., Ebeoğlu, M. A., & Taşaltın, C., *IEEE Sensors Journal*, **13(11)**, (2013) 4229-4235.
18. H. Deligöz, B. Tieke, *Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects* **441** (2014) 725– 736.
19. Carvalho, P. M., Felício, M. R., Santos, N. C., Gonçalves, S., & Domingues, M. M. (2018). *Front. Chem.*, **6**, (2018) 237.
20. Bhattacharjee, S., *J. Control. Release*, **235**, (2016) 337-351
21. wikianton-paar.com preuzeto 25. 06. 2020.
22. Liu, Y., Yang, J., Zhao, Z., Li, J., Zhang, R., Yao, F., *J. Colloid Interface Sci*, **379(1)**, (2012) 130-140.
23. Brklijača, Z., Lešić, N., Bertović, K., Dražić, G., Bohinc, K., & Kovačević, D. *J. Phys. Chem. C*, **122(48)**, (2018) 27323-27330.
24. Carvalho, P. M., Felício, M. R., Santos, N. C., Gonçalves, S., Domingues, M. M. *Front. Chem.*, **6**, (2018) 237.
25. Fan, J., Liu, Y., Wang, S., Liu, Y., Li, S., Long, R., Kankala, R. K., *RSC Advances*, **7(52)**, (2017) 32786-32794.
26. D. J. Shaw, *Introduction to Colloid & Surface Chemistry*, Butterworth Heinemann, Oxford, 1992, str. 174–199.
27. Lobo, R. F. M., Pereira-da-Silva, M. A., Raposo, M., Faria, R. M., & Oliveira Jr, O. N., *Nanotechnology*, **10(4)**, (1999) 389.